PAT-NO:

JP02000048424A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2000048424 A

TITLE:

HEAD DEVICE FOR MAGNETO-OPTICAL RECORDING, ITS

MANUFACTURE AND RECORDING AND/OR REPRODUCING DEVICE

**PUBN-DATE:** 

February 18, 2000

**INVENTOR-INFORMATION:** 

NAME

COUNTRY

KAMOSHITA, HIROKO

N/A

MORITA, OSAMI

N/A

**ASSIGNEE-INFORMATION:** 

NAME

**COUNTRY** 

**SONY CORP** 

N/A

APPL-NO:

JP10211498

APPL-DATE:

July 27, 1998

INT-CL (IPC): G11B011/10

# **ABSTRACT:**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a floating slider, in which a magnetic head for magnetic field modulation and an optical pickup are mounted and permits mass production while maintaining its performance, a manufacturing method therefor and a recording and/or a reproducing device using this floating slider.

SOLUTION: In a head device for magneto-optical recording, an optical module 10 for magneto-optics constituted of a coil 11 for magnetic field modulation which a magnetic field is impressed to a prescribed position of a recording film of a magneto-optical disk, a lens 12 which irradiates a laser beam to a prescribed position on a recording film of the magneto-optical disk by converging the laser beam, and a mirror 13 which introduces the laser beam from a laser beam source to the lens 12, not shown in a figure, is integrally formed on the floating slider.

COPYRIGHT: (C)2000, JPO

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-48424 (P2000-48424A)

(43)公開日 平成12年2月18日(2000.2.18)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

識別記号

FΙ

テーマコート\*(参考)

G11B 11/10

566

G11B 11/10

566A 5D075

# 審査請求 未請求 請求項の数22 OL (全 10 頁)

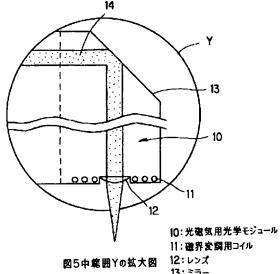
(21)出願番号	特顯平10-211498	(71)出顧人 000002185
		ソニー株式会社
(22)出顧日	平成10年7月27日(1998.7.27)	東京都品川区北品川6丁目7番35号
		(72)発明者 鳴下 裕子
		東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
		一株式会社内
		(72)発明者 森田 修身
		東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
		一株式会社内
		(74)代理人 100067736
		弁理士 小池 晃 (外2名)
		Fターム(参考) 5D075 CD18 CD20 CE17 CF03 CF07

# (54) 【発明の名称】 光磁気記録用ヘッド装置及びその製造方法並びに記録及び/又は再生装置

# (57)【要約】

【課題】 磁界変調用磁気ヘッドと光ピックアップとが 搭載されその性能を維持したまま大量生産が可能となさ れた浮上スライダ及びその製造方法並びにこの浮上スラ イダを用いた記録及び/又は再生装置を提供する。

【解決手段】 光磁気記録用ヘッド装置1では、光磁気 ディスクの記録膜の所定位置に磁界を印加する磁界変調 用コイル11と、レーザ光を集光させて光磁気ディスク の記録膜上の所定位置にレーザ光を照射するレンズ12 と、図示しないレーザ光源からのレーザ光をレンズ12 へ導くミラー13とから構成される光磁気用光学モジュ ール10が、浮上スライダ5に一体成形されてなる。



13: ミラー

14:レーザ光

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 記録及び/又は再生時に記録媒体上において少なくとも一部が浮上するヘッドスライダと、

記録及び/又は再生時に記録媒体に印加される磁界を発生させる磁界発生手段と、

上記磁界発生手段からの磁界が印加される領域内に光を 集光する集光手段とを備え、

上記磁界発生手段と上記集光手段とが上記ヘッドスライダに一体成形されてなることを特徴とする光磁気記録用ヘッド装置。

【請求項2】 上記磁界発生手段としてコイルを備え、 上記集光手段としてレンズを備えることを特徴とする請求項1記載の光磁気記録用ヘッド装置。

【請求項3】 上記コイルは、インサート成形法により成形時に金型内に内填されて成形されることを特徴とする請求項2記載の光磁気記録用ヘッド装置。

【請求項4】 光源からの光を上記レンズに導くミラーを備えることを特徴とする請求項2記載の光磁気記録用へッド装置。

【請求項5】 透光性のガラス材料からなることを特徴 20 1記載の光磁気記録用ヘッド装置の製造方法。 とする請求項1記載の光磁気記録用ヘッド装置。 【請求項19】 上記微小突起がSiO2を主

【請求項6】 透光性の樹脂材料からなることを特徴と する請求項1記載の光磁気記録用ヘッド装置。

【請求項7】 媒体対向面に微小突起が形成されてなることを特徴とする請求項1記載の光磁気記録用ヘッド装置

【請求項8】 上記微小突起がSiO2を主体としてなることを特徴とする請求項7記載の光磁気記録用ヘッド装置。

【請求項9】 媒体対向面上に保護膜が形成されてなる ことを特徴とする請求項1記載の光磁気記録用ヘッド装置

【請求項10】 上記保護膜がカーボンを主体としてなることを特徴とする請求項9記載の光磁気記録用ヘッド装置。

【請求項11】 記録及び/又は再生時に、記録媒体上 に上記において少なくとも一部が浮上するヘッドスライダと、 手段と記録媒体に印加される磁界を発生させる磁界発生手段 上記へと、上記磁界発生手段からの磁界が印加される領域内に の磁界光を集光する集光手段とを備える光磁気記録用ヘッド装 40 備え、 上記録

上記磁界発生手段と上記集光手段とを、上記ヘッドスライダに一体成形することを特徴とする光磁気記録用ヘッド装置の製造方法。

【請求項12】 上記磁界発生手段としてコイルを成形し、上記集光手段としてレンズを成形することを特徴とする請求項11記載の光磁気記録用ヘッド装置の製造方法。

【請求項13】 上記コイルを、インサート成形法により成形時に金型内に内填させて成形することを特徴とす 50

る請求項12記載の光磁気記録用ヘッド装置の製造方法。

【請求項14】 光源からの光を上記レンズに導くミラーを、成形法により上記ヘッドスライダと一体成形することを特徴とする請求項12記載の光磁気記録用ヘッド装置の製造方法。

【請求項15】 ヘッドスライダを支持するサスペンションを、アウトサート成形法により成形することを特徴とする請求項11記載の光磁気記録用ヘッド装置の製造10 方法。

【請求項16】 成形時の材料として、透光性のガラス 材料を用いることを特徴とする請求項11記載の光磁気 記録用ヘッド装置の製造方法。

【請求項17】 成形時の材料として、透光性の樹脂材料を用いることを特徴とする請求項11記載の光磁気記録用ヘッド装置の製造方法。

【請求項18】 上記磁界発生手段及び集光手段をヘッドスライダと一体成形した後に、ヘッドスライダの媒体対向面に微小突起を形成することを特徴とする請求項1 1記載の光磁気記録用ヘッド装置の製造方法。

【請求項19】 上記微小突起がSiO₂を主体としてなることを特徴とする請求項18記載の光磁気記録用へッド装置の製造方法。

【請求項20】 上記磁界発生手段及び集光手段をヘッドスライダと一体成形した後に、ヘッドスライダの媒体対向面上に保護膜を形成することを特とする請求項11記載の光磁気記録用ヘッド装置の製造方法。

【請求項21】 上記保護膜がカーボンを主体としてなることを特徴とする請求項20記載の光磁気記録用ヘッ30 ド装置の製造方法。

【請求項22】 情報信号が記録及び/又は再生される 記録媒体と、

記録及び/又は再生時に上記記録媒体上において少なく とも一部が浮上するようになされたヘッドスライダと、 上記ヘッドスライダに搭載され、記録及び/又は再生時 に上記記録媒体に印加される磁界を発生させる磁界発生 手段と、

上記ヘッドスライダに搭載され、上記磁界発生手段から の磁界が印加される領域内に光を集光する集光手段とを 備え

上記磁界発生手段と集光手段とが、上記ヘッドスライダ と一体成形されてなることを特徴とする記録及び/又は 再生装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ヘッドスライダに 磁気ヘッドと光ピックアップとが搭載された光磁気記録 用ヘッド装置に関する。

[0002]

) 【従来の技術】磁気ディスクの高密度化は、年々スピー

2/9/08, EAST Version: 2.2.1.0

ドを増している。特に、近年においては、年当たり60 %増の割合で磁気ディスクの高密度化が進められてい る。このような磁気ディスクの高密度化は、磁気ヘッド における磁気抵抗効果型磁気ヘッド(以下、MRヘッド と称する。) の採用や磁性媒体材料の改良によって実現 されている。また、その他に、磁気ディスクの高密度化 を実現する方法としては、磁気ヘッドと磁気記録媒体と の距離を小さくすることによっても大きな進歩を見てい る。

【0003】 具体的には、このMRヘッドや次世代再生 10 ヘッドといわれている巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッド (GMRヘッド)を用いることにより、10Gbit/ i n<sup>2</sup>までの記録密度を達成することができると一般的 に考えられている。そして、この10Gbit/in2 以上の記録密度が達成されると、次に、磁気ヘッドの対 象となる磁気記録媒体側の課題が生じてくる。この磁気 記録媒体側の課題とは、例えば、いわゆる熱揺らぎ現象 である。

【0004】この熱揺らぎとは、磁性粒子が小さくな り、スピンの持つ熱振動エネルギーが磁気エネルギーの 20 安定状態を超える程大きくなることにより生じる磁気エ ネルギーの不安定状態をいう。そして、この不安定状態 が起こると、一度記録した磁気信号の磁化がスピンの持 つ熱エネルギーにより常温においてもN極からS極へと 反転してしまい、記録媒体として使用することができな くなる。

【0005】そこで、この熱揺らぎを解決する手段の一 つが磁界変調光記録方式である。磁界変調光記録方式 は、もともと従来の長手磁気記録方式よりも高密度記録 半から1980年代にかけて盛んに研究された。しか し、磁界変調用の磁気ヘッドと記録再生用の光ピックア ップの両者とも持ち合わせないとシステムとして成り立 たないため、装置が複雑となり、装置が光変調の光記録 方式に比べてコスト高となり、製品化に結び付けるのが 困難であった。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】ところが、最近では微 細加工技術の発達に伴い、磁界変調用磁気ヘッドと光ピ ックアップとが組み合わされた磁界変調光記録方式の記 録再生装置が開発され、装置構成の複雑化という課題が 解決されつつある。この磁界変調用磁気ヘッドと光ピッ クアップとを備えた磁界変調光記録方式の記録再生装置 では、記録媒体との距離を一定に保つように記録媒体上 を一定隙間で走行する浮上型のヘッドスライダ (以下、 浮上スライダと称する。)に磁界変調用の磁気ヘッドと 光ピックアップとが搭載されている。

【0007】しかし、上述したような磁界変調用の磁気 ヘッドと光記録信号の記録再生用の光ピックアップとを 同時に搭載した浮上スライダにも以下の様な課題があ

る。

【0008】最近の微細加工技術の発達にともない、磁 界変調用磁気ヘッドと光ピックアップとを同時に搭載し た浮上スライダが作製されることにより、このような浮 上スライダを有する記録再生装置は、それ自体、従来の 装置の構成と大きく変わることなく作製されるようにな ってきている。一方、磁界変調用磁気ヘッドと光ピック アップとを同時に搭載した浮上スライダ自体は、最先端 の微細加工技術により作製されるため、構成が複雑であ り、容易に作製することができない。

4

【0009】詳しくは、磁界変調用の磁気ヘッドと光ピ ックアップとを同時に搭載した浮上スライダにおいて、 磁界変調用の磁気ヘッドを浮上スライダに搭載する技術 は、従来公知の磁気ディスク装置において既に確立して いる技術であるが、光ピックアップを浮上スライダに搭 載する技術は最近の微細加工技術の発達に伴い開発され ているものである。そのため、微細加工技術の大半は、 浮上スライダに光ピックアップを搭載することに用いら れる。

【0010】このように、磁界変調用磁気ヘッドと光ピ ックアップとを同時に搭載した浮上スライダの作製は、 微細加工技術により実現され、特に、光記録に用いられ る光ピックアップを浮上スライダ上に搭載するには、高 度な微細加工技術が必要とされる。よって、磁界変調用 磁気ヘッドと光ピックアップとを搭載した浮上スライダ は、大量生産には適しているとはいえず、コスト的にも 不利である。

【0011】そこで、本発明は、このような実情に鑑み て提案されたものであり、磁気ヘッドと光ピックアップ が達成できる可能性が高いという理由で1970年代後 30 とがヘッドスライダに搭載されその性能を維持したまま 大量生産が可能となされた光磁気記録用ヘッド装置及び その製造方法並びにこの光磁気記録用ヘッド装置を用い た記録及び/又は再生装置を提供することを目的とす

#### [0012]

【課題を解決するための手段】上述した目的を達成する 本発明に係る光磁気記録用ヘッド装置は、記録及び/又 は再生時に記録媒体上において少なくとも一部が浮上す るヘッドスライダと、記録及び/又は再生時に記録媒体 に印加される磁界を発生させる磁界発生手段と、上記磁 界発生手段からの磁界が印加される領域内に光を集光す る集光手段とを備え、上記磁界発生手段と上記集光手段 とが上記ヘッドスライダに一体成形されてなることを特 徴とするものである。

【0013】このように、本発明に係る光磁気記録用へ ッド装置は、磁界発生手段及び集光手段がヘッドスライ ダに一体成形されるので、磁界発生手段及び集光手段の 性質を維持したままで非常に容易に作製される。その結 果、本発明に係る光磁気記録用ヘッド装置は、優れた性 50 能を有するとともに、工業生産性を備える。

【0014】また、本発明に係る光磁気記録用ヘッド装置の製造方法は、記録及び/又は再生時に、記録媒体上において少なくとも一部が浮上するヘッドスライダと、記録媒体に印加される磁界を発生させる磁界発生手段と、上記磁界発生手段からの磁界が印加される領域内に光を集光する集光手段とを備える光磁気記録用ヘッド装置を製造する際に、上記磁界発生手段と上記集光手段とを、上記ヘッドスライダに一体成形することを特徴とする方法である。

【0015】このように、本発明に係る光磁気記録用へ 10 ッド装置の製造方法では、磁界発生手段及び集光手段を ヘッドスライダ本体と一体成形するので、磁界発生手段 及び集光手段をその性能を維持したままで非常に効率良く容易に作製可能である。

【0016】さらに、本発明に係る記録及び/又は再生装置は、情報信号が記録及び/又は再生される記録媒体と、記録及び/又は再生時に上記記録媒体上において少なくとも一部が浮上するようになされたヘッドスライダと、上記ヘッドスライダに搭載され記録及び/又は再生時に上記記録媒体に印加される磁界を発生させる磁界発 20生手段と、上記ヘッドスライダに搭載され上記磁界発生手段からの磁界が印加される領域内に光を集光する集光手段とを備えるものである。

【0017】そして、本発明に係る記録及び/又は再生装置は、上記磁界発生手段と集光手段とが、上記へッドスライダと一体成形されてなることを特徴とするものである。

【0018】このように、本発明に係る記録及び/又は再生装置では、磁界発生手段及び集光手段がヘッドスライダに一体成形されるので、磁界発生手段及び集光手段 30の性質を維持したままで非常に容易に作製される。その結果、本発明に係る記録及び/又は再生装置は、優れた性能且つ工業生産性を備える。

#### [0019]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。以下では、本発明を適用した光磁気記録用ヘッド装置のヘッドスライダとして、浮上スライダを取り挙げるが、情報信号の記録及び/又は再生時に記録媒体上において少なくとも一部が浮上するヘッドスライダであればこれに限られない。【0020】図1は、記録及び/又は再生装置における本発明の光磁気記録用ヘッド装置1とその周辺部材とを示した平面図である。図2は、図1中の破線A0-A1にて切断した断面図である。図3は、光磁気記録用ヘッド装置1の斜視図である。図4は、光磁気記録用ヘッド装置1を図3中の方向×からみた際の平面図である。図5は、光磁気記録用ヘッド装置1を図3中の方向×からみた際の平面図である。図5は、光磁気記録用ヘッド装置1を図3中の方向×がらみた際の平面図である。図5時の1とで切断した断面図である。図6は、図5中の範囲Yを拡大して示す断面図である。

【0021】本発明の光磁気記録用ヘッド装置1は、図 50 く、モールドにより形づけることが可能である。また、

6

1及び図2に示すように、記録及び/又は再生装置に接続されるサスペンション2により支持され、サスペンション2と一体成形されている。そして、この光磁気記録用ヘッド装置1は、情報信号の記録及び/又は再生の際に、サスペンション2の根本部分の中央に位置する中心軸2aを中心として図示しないスピンドルモータにより駆動されて、光磁気ディスクの半径方向に移動する。

【0022】光磁気記録用ヘッド装置1は、図3及び図4に示すように、浮上スライダ5と、磁界変調用磁気へッド及び光ピックアップからなる光磁気記録用光学モジュール10とを備える。

【0023】浮上スライダ5は、光磁気ディスク等の記録媒体に対向する面5aにおいて、互いに略並行に位置する一対のレール5bを有し、各レール5bの一端部に切り欠き形状となされたテーパ部5cが設けられている

【0024】特に、本発明の光磁気記録用ヘッド装置1では、図3~図5に示すように、浮上スライダ5の一方のレール5bのテーパ部5cとは反対側の端部に、磁界変調用磁気ヘッドと光ピックアップとからなる光磁気記録用光学モジュール10が一体成形されている。

【0025】詳しくは、光磁気記録用光学モジュール10は、図6に示すように、磁界変調用磁気ヘッドの部品として光磁気ディスクの記録膜の所定位置に磁界を印加する磁界変調用コイル11を備え、光ピックアップの部品としてレーザ光を集光させて光磁気ディスクの記録膜上の所定位置にレーザ光を照射するレンズ12と、図示しないレーザ光源からのレーザ光をレンズ12へ導くミラー13とを備える。

① 【0026】すなわち、本発明の光磁気記録用ヘッド装置1においては、磁界変調用コイル11とレンズ12と ミラー13とが浮上スライダ5の本体に一体成形されてなる。

【0027】このように、本発明の光磁気記録用ヘッド装置1は、光磁気記録用光学モジュール10の各構成部品である磁界変調用コイル11、レンズ12及びミラー13が浮上スライダ5の本体に一体成形されるので、光磁気記録用光学モジュール10の性能を維持したままま常に容易に作製することが可能となる。そのため、本発40明の光磁気記録用ヘッド装置1は、大量生産が可能であり、結果的にコストの点でも有利であり、高性能であるとともに且つ優れた工業生産性を備えたものとなる。【0028】なお、浮上スライダ5は、光磁気記録用光学モジュール10を搭載するにあたって、透光性があり且つ切削加工性のある材料、例えば、ガラス材料や樹脂材料を用いて各種成形法により金型を用いて成形される。以下、所定の成形法により成形することをモールド

【0029】ガラス材料は、切削加工性がよいだけでなく、モールドにより形づけることが可能である。また

すると称する。

ガラス材料からなるモールド製品の寸法精度も光学素子 としては実績があり、例えば、光学用レンズ等がモール ドにより既に作製されている。

【0030】ガラス材料を用いたモールドでは、極端に 複雑な形状を作製することは困難であるが、2レールテ ーパフラットタイプの浮上スライダであれば、十分にモ ールド可能である。なお、磁気ディスク装置の浮上スラ イダとして、2レールフラットタイプの浮上スライダ は、ディスク全面における浮上量を一定にすることが困 難であるため、現在ほとんど使用されなくなっている。 しかし、磁界変調光記録においては、浮上スライダの浮 上量が $0.3\mu m$ でありその公差が $\pm 0.1\mu m$ であ る。一方、磁気ディスク装置では、浮上スライダの浮上 量が $0.05\mu m$ でありその公差が $\pm 0.005\mu m$ で ある。このため、磁界変調光記録においては、浮上スラ イダの浮上量及びその公差が、磁気ディスク装置の浮上 スライダよりも大きいので、2レールテーパフラットタ イプの浮上スライダでも十分対応することができる。

【0031】このように、浮上スライダ5をガラス材料 を用いてモールドすることにより、従来のアルチックを 材料として用いて微細加工技術により作製していた信号 を伝搬する導波路を作製せずに、浮上スライダ5の一部 を利用することが可能となる。

【0032】なお、浮上スライダ5の一部に屈折率の異 なるガラスをレンズ12が配される位置に組み込むこと により、導波路だけでなく、レンズをも作製することな く、光磁気記録用光学モジュール10を浮上スライダに 搭載することができる。

【0033】また、浮上スライダ5を透光性のある樹脂 ドでの成形を考慮した場合には、ガラスではなく樹脂材 料を用いることが考えられる。透光性のある樹脂として は、従来より光学部品として用いられているものであれ ば何れも使用可能である。

【0034】但し、樹脂材料を浮上スライダ5の材料と して用いる場合には、樹脂材料の硬度(ヤング率)がガ ラス材料や従来の浮上スライダの材料であるアルチック に比べて小さいことを考慮しなければならない。具体的 には、ガラス材料のヤング率が70GPaであるのに対 して、樹脂材料は2.5GPa程度と1/20以下とな 40 っている。このように柔らかい材料では、浮上スライダ の形状を精度良くモールドすることができたとしても実 際に装置内で使用し、浮上スライダと記録媒体とが接触 した際に、スライダが破壊されてしまう畏れもある。

【0035】そこで、浮上スライダの材料として樹脂材 料を用いる際には、浮上スライダと記録媒体とが接触す る可能性のある浮上スライダの底面であるディスク回転 により浮上するための圧力を発生させる面、つまりディ スク対向面1 a に保護膜を施すことが好ましい。具体的 には、この保護膜としては、DLC(DiamondL 50 コストダウンも図ることができる。

ike Carbon) 膜が挙げられる。このDLC膜 は、ガラス材料よりもヤング率が高く、ダイアモンドと 同等である。

8

【0036】さらに、上記DLC膜を浮上スライダのデ ィスク対向面に被着させ、且つ磁気ディスクで行われて いるCSS(Contact Start Stop) 方式を行わず、ロードアンロード方式を採用すれば、樹 脂材料によるモールドでの浮上スライダの作製も十分に 行うことが可能である。ここで、上記CSS方式とは、 10 ディスクが停止しているときは浮上スライダをディスク 面に接触させておき、ディスクの回転に伴って浮上スラ イダが浮上するという方式である。一方、上記ロードア ンロード方式とは、起動及び停止時にディスクが回転し ている状態でヘッドスライダを上げ下げする方式であ る。従って、起動及び停止時にヘッドスライダは浮上し た状態である。このロードアンロード方式では、ヘッド スライダをディスクに接触させることなく上げ下げする ため、CSS方式に比べて耐久性に優れている。

【0037】また、特願平10-34864号に示され 20 ているように、例えば、浮上スライダ5を、SiO2 粒 子をイソプロピルアルコールに溶解されてなる分散液中 に浸積させることにより、浮上スライダラのディスク対 向面1aに微粒子が付着して微少な凸部が形成されるこ とにより、浮上スライダと記録媒体との間の実質的な接 触面積が小さくなる。従って、この浮上スライダの耐久 性が向上する。

【0038】本発明の浮上スライダ5は、このようなガ ラス材料や樹脂材料等を用いて、モールドされる。一般 に、成型物に内填したい部品については、予め金型内部 を用いてモールドすることも可能である。特に、モール 30 に配置しておき、その後にモールド材料を金型内部に流 し込むことにより、成型物に部品を内填した形で完成品 を得ることができる。このモールドを、インサートモー ルドという。また、成型物に部品を被着させたい場合に は、金型に予め部品がはまる様な凹部を施しておき、当 該凹部に部品をセットした後にモールド材料を金型内部 に流し込むことにより、成型物に部品が被着された形で 完成品を得ることができる。このモールドをアウトサー トモールドという。

> 【0039】すなわち、本発明の浮上スライダ5では、 後述するように、例えば、インサートモールドを用いて 磁界変調用コイル11を、アウトサートモールドを用い てサスペンション2を一体成形することができる。レン ズ12は、モールド用の金型形状により成形することが

【0040】このようなモールド技術を用いることによ り、磁界変調用磁気ヘッドと光ピックアップとからなる 光磁気用光学モジュール10が浮上スライダ5に一体成 形された光磁気記録用ヘッド装置1を、より容易且つ効 率良く製造することができ、大量生産することができ、

【0041】つぎに、以上のように構成される本発明の 光磁気記録用ヘッド装置1を作製する方法を図面を参照 しながら説明する。図7は、光磁気記録用ヘッド装置の 成形金型20の断面図である。図8は、図7中の範囲2 を拡大して示す断面図である。

【0042】先ず、図7及び図8に示すような光磁気記 録用ヘッド装置1用の成形金型20を用意する。

【0043】この成形金型20は、中空の直方体状であ り、側面の一部に樹脂やガラス等の材料が注入されるス プルー21が設けられ金型のキャビティ22に貫通して 10 いる。成形金型20は、成形面の一主面20aに、レン ズ12に対応する形状の凸状のレンズ対応部23が形成 されているとともに、浮上スライダ5のテーパ部5cに 対応する切り欠き状のテーパ対応部24が形成されてい る。また、成形金型20は、上記主面20aと対向する 主面20bに、ミラー13に対応する切り欠き状のミラ 一対応部25が形成されている。さらに、成形金型20 には、サスペンション2となる部品がはめあわされるサ スペンション装填溝26が形成される。

【0044】なお、スプルー21の位置によって、スラ イダ形状の精度が大きく異なる。通常、成形物のスプル -21が配された箇所は、金型により形状が形作られる のではなく、バリのように突起となって残る。したがっ て、浮上スライダ5のような精密な形状を求められるも のには不向きということになる。

【0045】しかし、浮上スライダ5にも厳しい寸法精 度を求めない箇所がある。浮上スライダのディスク対向 面1aは、ディスクの回転により発生する空気圧を受け て浮上する圧力を発生させる面であり、しかも磁界変調 精度が必要とされる。また、浮上スライダの上面、つま りディスク対向面5aとは反対側の面は、浮上スライダ 5とサスペンション2とを接着するための面であるた め、厳しい平面度が要求される。これらに対して、浮上 スライダラのテーパ部5c上の側面は、付随するものは 何もなく、スプルー跡が突起として残っても、研磨等に より除去することも容易である。よって、成形金型20 では、図7に示すように、スプルー21の位置を浮上ス ライダ5の前端部のテーパ部5cの上部に配すれば良

【0046】次に、このような形状の成形金型20のキ ャビティ22内においてに図9に示すように、凸状のレ ンズ対応部23の周りを巻回するように磁界変調用コイ ル11を装填する。

【0047】次に、図10に示すように、サスペンショ ン用装填溝26内にサスペンション2を装填させる。 【0048】次に、図11及び図12に示すように、成 形金型20のキャビティ22内に、スプルー21から樹 脂材料或いはガラス材料を溶融させた状態で注入する。

10

により成形物が形成され、この成形物を型が開いた際に 吸着パッド等でキャピティ22から取り出す。このよう にして、レンズ12をレンズ対応部23により成形し、 磁界変調用コイル11を上述のインサートモールドによ り成形することができ、サスペンション2を上述のアウ トサートモールドにより成形することができる。

【0050】その後、図13及び図14に示すように、 成形物のスプルー跡であるバリを研磨することにより、 本発明における光磁気用光学モジュール10を備えた光 磁気記録用ヘッド装置8が得られる。

【0051】以上のように、本発明の光磁気記録用へッ ド装置の製造方法によれば、光磁気用光学モジュール1 0を、微細加工技術等の高度な技術を用いず、容易な方 法であるモールドにより浮上スライダ5と一体成形する ことができる。しかも、本発明の光磁気記録用ヘッド装 置の製造方法では、磁界変調用磁気ヘッドと光ピックア ップとを個別に作製せずに両者を一遍に成形することが 可能となる。その結果、本発明の光磁気記録用ヘッド装 置の製造方法によれば、磁界変調用磁気ヘッドと光ピッ 20 クアップとを有する浮上スライダ5をその性能を維持し たままで非常に効率良く作製することができ、大量生産 が可能となり、コストダウンを図ることもできる。

【0052】本発明の記録及び/又は再生装置は、光磁 気ディスクと、記録及び/又は再生時に少なくとも一部 が浮上するようになされた浮上スライダ5と、この浮上 スライダラに搭載された磁界変調用磁気ヘッド及び光ピ ックアップからなる光磁気用光学モジュール10とを備 える。

【0053】光磁気ディスクとしては、従来公知の構造 用コイル11やレンズ12が配されるため、厳しい寸法 30 のものであれば何れも使用可能である。具体的には、本 発明の光磁気ディスク30は、図15に示すように、樹 脂等からなるディスク基板31上に、キュリー温度を越 えた温度上昇によって保磁力がなくなり外部磁界の方向 に磁化反転する光磁気記録層32が形成されてなる。光 磁気記録層32としては、例えば、Tb-Fe-Co等 の非晶質合金薄膜等のカー効果やファラデー効果等の磁 気光学特性を有する垂直磁化膜等が用いられる。

> 【0054】このように構成される記録及び/又は再生 装置では、ミニディスク等とほぼ同じ磁界変調方式の光 磁気記録を行う。即ち、図6に示すように、図示しない レーザ光源から照射されたレーザ光がミラー13により 反射されてレンズ12に導かれ、当該レンズ12により レーザ光が集光されて光磁気ディスク30の光磁気記録 層32の所定位置に照射される。

【0055】レーザ光のビームスポット内の光磁気記録 層32は温度が一時的に上昇し、冷えるときに磁界変調 用コイル11により磁界が印加されて磁化反転されて記 録される。

【0056】以上のような本発明の記録及び/又は再生 【0049】そして、この成形金型20を冷却すること 50 装置は、光磁気用光学モジュール10の性質を維持した

まま、光磁気用光学モジュール10が、微細加工技術等 の高度な技術を用いずに、より簡易な方法である成形法 により浮上スライダ5に一体成形される。よって、本発 明に係る記録及び/又は再生装置は、優れた性能且つ工 業生産性を備えたものとなる。

【0057】つぎに、実際に、以下のようにして、本発 明の光磁気記録用ヘッド装置を作製して、特性を評価し

【0058】先ず、モールドにより磁界変調用磁気ヘッ ドと光ピックアップとを浮上スライダと一体成形するた 10 たに記録再生装置に設置した。 めの成形金型を作製する。

【0059】浮上スライダのタイプとしては、図16、 図17及び図18に示すように、2レールテーパフラッ トタイプとし、長さ2.0mm、幅1.6mm、厚さ 0.43mm、レール幅0.3mm、テーパ長0.2m mものとした。そのため、成形金型としては、このよう な浮上スライダの形状が成形できる金型寸法とした。ま た、インサートモールドで磁界変調用コイルを内填さ せ、アウトサートモールドでサスペンションを浮上スラ イダに付着させるために、それを考慮した金型形状とし 20 空からも待避している状態である。 た。そして、成形金型のモールド材料の流し込み口、い わゆるスプルーは、テーパ部上の側面の一部に設けた。 【0060】このような成形金型を用いて、上述したよ うに、ポリカーボネート等からなる樹脂材料をスプルー から注入し、モールドした。その後、スプルーの位置に 生じたバリを研磨によって除去して、磁界変調用コイ ル、レンズ及びサスペンションが浮上スライダに一体成 形された光磁気記録用ヘッド装置を得た。

【0061】そして、得られた光磁気記録用ヘッド装置 のディスク対向面に、次のようにしてSiO2微粒子を 塗布した。先ず、ヘッドスライダをSiO2粒子が任意 の濃度で分散されている溶液に浸した。その後、ヘッド スライダを一定速度でその溶液より引き上げた。このよ うにして、分子間力によりディスク対向面に、SiO2 粒子が被着した。ここで、SiO2粒子の被着する密度 は、上記溶液の濃度やヘッドスライダの引き上げ速度に 比例する。また、ヘッドスライダ全体を溶液に浸せば、 ヘッドスライダ全体に微小突起が形成される。一方、ヘ ッドスライダのディスク対向面だけを選択的に溶液に浸 せば、その部分だけに微小突起が形成される。

【0062】その後、このディスク対向面上に化学気相 成長法(CVD法)によってDLC膜を被着させた。こ のとき、上記SiO2粒子は、上記DLC膜により固定 される。なお、このDLC膜は、光記録の信号の透過す るレンズ面にも被着することとなるが、被着させる膜厚 が10nmと薄いので透光性に関しては問題とならな

【0063】さらに、この浮上スライダの上部に位置す るミラーとなる箇所には、反射率を向上させるために、 蒸着法によりクロム膜を被着させた。なお、このクロム 50 試験の目的を兼ね備えている。

12

膜は被着させなくても反射効率は劣化するものの、信号 品質に影響を与えるほど劣化することはないので、必須 ではない。

【0064】以上のようにして作製した磁界変調用磁気 ヘッドと光ピックアップとが浮上スライダに一体成形さ れた光磁気記録用ヘッド装置を用いて、記録再生装置に 組み込み、実際に情報の記録再生を繰り返した。その 際、CSS方式を回避するため、図19~図22に示す ようなランプ方式を用いたロード/アンロード方式を新

【0065】ロードアンロード方式は、図19に示すよ うに、ランプ40と呼ばれる滑り台が、ヘッドスライダ 1に取り付けられたロードアンロードバー41により支 持された構造により構成される。このロードアンロード 方式では、起動時及び停止時に次のように動作する。

【0066】先ず、図20に示すように、ロードアンロ ードバー41がランプ40上にあるため、ヘッドスライ ダ1は、ディスク30と接触していない状態である。ま た、このとき、ヘッドスライダ1は、ディスク30の上

【0067】次に、ディスクが回転を始めると、ディス クの回転によりディスクの表面に空気流が生じる。そし て、ディスクの回転に伴って、ヘッドスライダ1は、デ ィスクの方へ、つまり図中→方向に移動する。このと き、ランプ40には傾斜がついているため、ヘッドスラ イダ1がディスクの方へと移動することにより、徐々に ヘッドスライダ1もディスク30に接触しようとする。 【0068】やがて、図21及び図22に示すように、 ランプ40は無くなるが、ディスク30とヘッドスライ 30 ダ1との間に生じた空気流により、ヘッドスライダ1 は、ディスク30と接触することなく、浮上することに なる。

【0069】一方、停止時は、上記の工程の逆工程を経 るものであり、ヘッドスライダ1はディスク30上を浮 上したまま、ランプ40のある方へ移動し、ある位置か らラン40の傾斜によりヘッドスライダ1は強制的に持 ち上げられ、ディスクの回転が停止してもヘッドスライ ダ1とディスク30は接触することはない。

【0070】このようなロードアンロード方式は、従来 40 のCSS方式に比べて、起動時及び停止時のディスク3 0及びヘッドスライダ1のダメージが小さくなる。

【0071】そして、このような記録再生装置内で浮上 スライダを光磁気ディスク上にロードし、その後情報記 録領域の最内周へとシークして情報信号を記録再生しア ンロードするというサイクルを用いて、200時間記録 再生を繰り返し、信号対雑音比を測定した。この測定 は、上記作製方法を用いて作製した磁界変調用磁気ヘッ ドと光ピックアップとを同時に搭載した浮上スライダで の信号の記録再生試験と、信号の記録再生を伴う耐久性

【0072】この測定結果を図23に示す。図23は、 再生信号の信号対雑音比の時間による変化を示してい る。

【0073】図23の結果から明らかなように、200時間後においても信号は、安定に記録再生されている。以上の結果から、磁界変調用磁気ヘッドと光ピックアップとが浮上スライダに一体成形された光磁気記録用ヘッド装置は、耐久性及び記録再生特性が、モールドに依らずに作製された記録再生素子を搭載した浮上スライダと遜色がないことがわかった。

【0074】なお、本発明は上述の実施例に限定される ことなく、スライダーの形状及び作製工程等は特許請求 の範囲内において種々の変形変更をなし得ることはいう までもない。

# [0075]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明に係る浮上スライダでは、磁界発生手段及び集光手段が一体成形されるので、磁界発生手段及び集光手段の性質を維持したままで非常に簡易に作製される。その結果、本発明に係るヘッドスライダは、優れた性能且つ工業生 20 産性を備えたものとなる。

【0076】また、本発明に係るヘッドスライダの製造方法では、磁界発生手段及び集光手段をヘッドスライダ本体と一体成形するので、磁界発生手段及び集光手段をその性能を維持したままで非常に効率良く作製可能である。そのため、本発明に係るヘッドスライダの製造方法によれば、優れた性能を有する浮上スライダを大量生産することができ、コストダウンも図ることもできる。

【0077】さらに、本発明に係る記録及び/又は再生装置では、磁界発生手段及び集光手段が一体成形されるので、磁界発生手段及び集光手段の性質を維持したままで非常に簡易に作製される。その結果、本発明に係る記録及び/又は再生装置は、優れた性能を有するとともに、大量生産が可能なものとなり、コストの点でも有利で優れた工業生産性を備えたものとなる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】記録及び/又は再生装置における本発明の光磁 気記録用ヘッド装置とその周辺部材とを示した平面図で ある。

【図2】図1中の破線A₀-A₁にて切断した断面図であ 40る。

【図3】本発明の光磁気記録用ヘッド装置の斜視図であ

破線An-Aiでの断面図

ъ.

【図4】本発明の光磁気記録用ヘッド装置を図3中の方向Xからみた際の平面図である。

14

【図5】図3及び図4中の破線Bo-Biにて切断した断面図である。

【図6】図5中の範囲Yを拡大して示す断面図である。

【図7】本発明の光磁気記録用ヘッド装置の成形金型の 断面図である。

【図8】図7中の範囲Zを示す断面図である。

10 【図9】磁界変調用コイルを装填させた様子を示す断面図である。

【図10】サスペンションを装填させた様子を示す断面 図である。

【図11】スプルーより樹脂材料を注入した様子を示す 断面図である。

【図12】図11中の範囲Vを拡大して示す断面図であ る

【図13】成形金型から取り出してバリを研磨した後の 光磁気記録用ヘッド装置を示す断面図である。

0 【図14】図13中の範囲Wを拡大して示す断面図であ る

【図15】光磁気ディスクの一例を示す断面図である。

【図16】実施例で用いた光磁気記録用へッド装置の平面図である。

【図17】実施例で用いた光磁気記録用へッド装置の右側面図である。

【図18】実施例で用いた光磁気記録用へッド装置の正 面図である。

【図19】アンロード状態のロード/アンロード方式を 30 示す側面図である。

【図20】アンロード状態のロード/アンロード方式を 示す正面図である。

【図21】ロード状態のロード/アンロード方式を示す 側面図である。

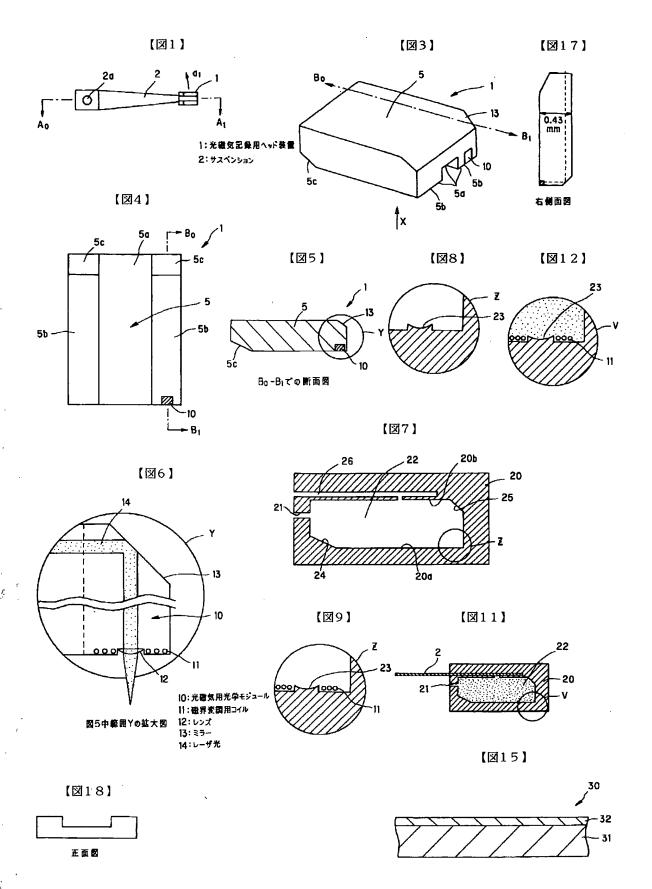
【図22】ロード状態のロード/アンロード方式を示す正面図である。

【図23】実施例の測定結果を示す図である。

# 【符号の説明】

1 光磁気記録用ヘッド装置、 2 サスペンション、5 浮上スライダ、10 光磁気用光学モジュール、11 磁界変調用コイル、 12 レンズ、 13ミラー

(図2) (図10) (図13)



2/9/08, EAST Version: 2.2.1.0

